

15. 参考文献

- 1) H. Luth, Surf. Sci. 299/300, 867(1994)
- 2) 浜野健也編：ファインセラミックスハンドブック (1984) 朝倉書店
- 3) F. Imai, H. Kuramochi, K. Kunimori, T. Uchijima, H. Kondoh, H. Shindo, C. Nishihara, M. Kaise and H. Nozoye, Appl. Surf. Sci. 60/61, 770(1992)
- 4) 今井文一、倉持宏実、国森公夫、内島俊雄、近藤寛、新藤斎、野副尚一、表面化学 13, 24(1992)
- 5) F. Imai, K. Kunimori and H. Nozoye, J. Vac. Sci. Technol. 13, 2508(1995)
- 6) 今井文一、国森公夫、野副尚一、表面化学 15, 36(1994)
- 7) F. Imai, K. Kunimori and H. Nozoye, Appl. Phys. Lett. 63, 2638(1993)
- 8) S. Strite and H. Morkoc, J. Vac. Sci. Technol. B 10(4), Jul/Aug, 1237(1992)
- 9) J. Jang, Y. Laurent, M. Maunaye and R. Marchand, Prog. Cryst. Growth Charact. 2, 207(1979)
- 10) K. Kawabe, R. H. Tredgold and Y. Inuishi, Elect. Eng. Jpn. 87, 62, (1967)
- 11) G. A. Slack, J. Phys. Chem. Solids, 34, 321(1973)
- 12) G. A. Slack and T. F. McNelly, J. Cryst. Growth, 34, 263(1976)
- 13) 山口 喬、柳田博明編：エンジニアリングセラミックス (1984) 技報堂出版
- 14) J. Lyman, Electronics, May 19, 102(1983)
- 15) Hok-Shin Liu, Appl. Phys. Lett. 66(16), 17 April 1995  
30, 3164(1991)
- 16) G. A. Cox, D. O. Cummins, K. Kawabe and R. H. Tredgold, J. Phys. Chem. Solids 28, 543, (1967)
- 17) S. Horiuchi, T. Ishii and K. Asakura, J. Cryst. Growth 21, 17(1974)
- 18) K. Kubota, Y. Matuno, T. Hariu and Y. Shibata, Thin Solid Films

80, 243 (1981)

19) C. R. Aita, J. Appl. Phys. 53, 1807 (1982)

20) J. M. E. Harper, J. J. Cuomo and H. T. G. Hentzell, Appl. Phys. Lett. 43, 547  
(1983)

21) J. A. Kovacich, J. Kasperkiewicz, D. Lichtman and C. R. Aita,  
J. Appl. Phys. 55, 2935 (1984)

22) T. J. Kistenmacher, W. A. Bryden, J. S. Morgan and T. O. Poehler,  
J. Appl. Phys. 68, 1541 (1990)

23) W. Seifert and A. Tempel, Phys. Status Solidi A 23, K39 (1974)

24) W. M. Yim, E. J. Stofko, P. J. Zanzucchi, J. I. Pankove, M. Ettenberg and  
S. L. Gilgert, J. Appl. Phys. 44, 292 (1973)